This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-196749

⑤Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

②特 顧 昭63-20808

②出 顧 昭63(1988)1月30日

⑦発 明 者 ⑦発 明 者 公本有史山口洋一

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

A 11

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内東京都新宿区中落合2丁目7番5号

の出 顋 人 ホーヤ株式会社

砂代 理 人 弁理士 阿仁屋 節雄

明丰富

1. 発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

2.特許請求の範囲

透光性差板表面にレジスト腹を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを自記レジスト限に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された選光性 基板に前記レジスト展が形成された例からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト展に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした光情報記針媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本売明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

[従来の技術]

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループやアレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトボリマー)をのせ、次に、ガラス基板を解記金型の表面に押圧して該ガラス基板と解記金型とで解記感光

住街能を挟み込むようにして該感光性樹脂が前記 金型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 育記ガラス基板の表面に一様に密着するようにす し、次いで、育記ガラス基板の裏面から育記感光 性樹脂硬化用紫外線を照射して該感光性樹脂を硬 化させ、しかる後、育記金型を創離するようにし たもので、これによりガラス基板表面に凹凸パタ ーンが形成された樹脂が密着されてなる 2 種精造 の光情報記録媒体用基板を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を用いたものであり、ガラス基板にSiN 限もしはSiO2限等を程度させた基板のにフォトレジやないとを整合してアクティアとを転ってアクティアのドラーンで表してアクティアのドラーンが表し、これにより、表面にアレグループやなくと、これのアクティアのバターンが形成とで、あるいより、表面にアレグループやなくと、これにより、表面にアレグループやなくと、ためのバターンが形成された光情報記録は体

[課題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して的記レジスト膜に耐記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に直接エッチングを能すというをめて簡単かつ確実な方法により、的記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

透光性基板表面にレジスト膜を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された選光性 基板に前記レジスト展が形成された個からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト展に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報事照)。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、前記第1の方法は、比較的製造コストが安価であるという利点はあるものの、前記がラス基板と感光性樹脂との接着性、 金型からの剥離性、感光性樹脂の硬化時における体積収配や気池の発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的地大が要請される近年において、 それに十分にこたえる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工租度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高価な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報 記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

を有する.

[作用]

[実施例]

第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の回である。以下、第1回ないし第5回を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の透光性基板たる円盤状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に回転塗布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストのFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を塗布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト限2を形成する。

次に、教記ガラス基板1と同じ外径を有する型部材たるニッケル製の金型を用意する。この会面にはアレーブやアレロの場面にはアレーブやる。ピット合、の情報パターン4が設けられていると凹部とのののカーン4は、例えば、凸部の低が約0.6 が約4000オングストローム。とされており、1.6 μ m を立れたアレルルーブである。 直径 6 分別にはパターンは形成されずる。 直径 6 分別にはパターンは形成 6 分別にはパターンは形成 6 分別には 7 分別には 8 分別に 8 分別に 8 分別に 8 分別に 9 分別に 9

しかる後、前記ガラス基板 1 上に残留したレジスト限 2 を、周知の酸素プラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第 5 図に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用基板を得ることができる。なお、このときの酸素プラズマエッチング法の条件は、R F パワー50 W、0 。ガス圧 20 Pa 程度とする。

なお、上述の一実施例では、透光性基板として

次いで、前記金型3を、育記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2図に示されるように該レジスト限2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、秤圧力は約100Kg/ca² 程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト膜から到離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2限等を積磨した積 層限を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト膜としては、ノボラックを問じていていていているが、PMMA等の他のフォトには、アカリに、例えば、PMMA等の他のイキには、ボなりには、ボなりには、ボなりには、すなりには、するとはが形成可能な材料を含むのでなったのでは、レジスト膜の形でである。チャスのは、レジスト膜のでは、エッチのでは、レジスト膜のでは、エッチのでは、レジスト膜をできるが発生をはのでは、レジスト膜をできるが発生をはのできる。

[発明の効果]

以上評述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

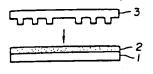
直接エッチングを能すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性器板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報記録媒体用器板を安価にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

4. 図面の簡単な説明

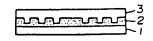
第1 図ないし第5 図は本孔明の一実施例に係る 光情報記録媒体用蓋板の製造方法を説明するため の図である。

- 1…透光性基板たるガラス基板、
- 2 … レジスト展、
- 3 …型部材たる金型、
- 4…一定の情報を表す凹凸パターン。

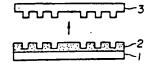
出順人 ホーヤ 株式 会 社 代理人 弁理士 阿仁屋節雄



第1図



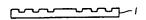




第3図



第4 図



第5図

手統制正書

昭和63年 7月29日

特許亦長官 小 川 邦 失 殿



1. 事件の表示

昭和63年特許斯第20808号

2. 発明の名称

光情報記録媒体用器板の製造方法

3.福正をする名

事件との関係 特許出願人

住所 東京都新宿区中蔣合2丁目7番5号

名称 ホーヤ株式会社

4. 代型人

住所 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目48番

10号 25山京ピル923号

盘話 03-981-4131

氏名 (9136) 井理士 阿仁屋節雄



- 5. 加正命令の日付 自発
- 6. 桶正の対象
 - (1) 図面の第1図
 - (2) 明超度の発明の詳細な説明の概念

7. 補正の内容

(1) 図面の第1図に、別紙の通り、符号4(朱

書)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」 との間に「3」を挿入する。

以上

